ZnO 磁気ナノ微粒子の Mn ドープ効果 Magnetic Properties and Mn Doping Effect of ZnO Nanoparticles

兵藤公美典,蜂巣将也,森一将,森本翔大,山崎貴大 市川純生,酒井元大,立林穰,一柳優子*

横浜国立大学,〒240-8501,神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

Kuminori Hyodo, Masaya Hachisu, Kazumasa Mori, Shota Morimoto, Takahiro Yamazaki, Junki Ichikawa, Motohiro Sakai, Minoru Tatebayashi, Yuko Ichiyanagi*

Yokohama National Univ., 79-5 Tokiwadai Hodogaya-ku Yokohama, 240-8501, Japan

1. <u>はじめに</u>

希薄磁性半導体は、電荷制御とスピン制御の性 質を持ち合わせた新規半導体スピントロニクス 材料として注目されている。両者の性質を合わせ 持つことにより、電流によってキャリア濃度と電 子スピンを制御することが可能となり、これまで より高速かつ記憶容量の大きな半導体素子とし ての応用が期待できる。

近年研究が行われている半導体としては ZnO、 TiO₂、SnO₂、などが挙げられる。2000 年に Dietl らにより p型 Mn ドープ ZnO が室温強磁性体にな ると予測され[1]、2001 年には Co ドープの TiO₂ が室温強磁性を発現したという報告もある[2]。し かし、室温強磁性の発現機構に関しては未解明な 部分が多い。また、応用に用いるためには高いキ ュリー温度を持ち、磁気特性をコントロールする 必要がある。そのためには、様々なパラメータで 起こる相互作用を考慮し、発現機構を解明する必 要がある。

我々はこれまでに TiO₂、SnO₂のナノ微粒子の 磁性やXAFS 測定について報告してきた[3][4][5]。 本研究では SiO₂包含した ZnO と温度別で焼成し た Mn ドープ試料を作製した。これらを X 線吸収 微細構造(X-ray absorption fine structure, XAFS)か ら電子状態を解析し、磁気特性との相関関係を調 べ ZnO 系の強磁性発現の要因を明らかにするこ とを目的とした。

2.<u>実験</u>

アモルファス SiO₂包含 Zn_{1-x}Mn_xO ナノ微粒子は、 ZnCl₂、MnCl₂・4H₂O 、Na₂SiO₃・9H₂O 水溶液を mol 比 1-x:x:1(x=0,0.02)の割合で混合させ作製し た。pH 調整のため KCl を用いた。混合攪拌後、 遠心分離を用いて洗浄し、350 K の恒温槽で乾燥 することで前駆体を作製した。前駆体を Ar 雰囲 気中にて 773 ~798 K で焼成した。

作製した試料に対して粉末 X 線回折(XRD)、蛍 光 X 線分析(XRF)を用いて物質同定および含有量 分析を行った。その後、SQUID 磁束計を用いて5 K と 300 K における磁化の磁場依存性を測定し、 4 端子法にて LCR メーターを用いて電気伝導率を 測定した。さらに、XAFS 測定は高エネルギー加 速器研究機構の Photon Factory の BL-9C にてペレ ット状のサンプルを用いて透過法で行った。

3. 結果および考察

XRD 測定の結果より、ウルツ鉱型のミラー指 数でピークを同定することができた。また、ピー ク形状から粒径を見積もった結果、上記の温度範 囲内の焼成により、約20nmの粒径で制御した。 XRF 測定の結果から、ほぼ秤量通り元素が含有さ れていることがわかった。次に、300K、5Kに おいて磁化測定を行った。BulkのZnOは反磁性 であることが知られているが、300 K において ZnO_SiO2は反磁性と強磁性が複合した挙動 を示し、Mn ドープ試料では常磁性と強磁性が 複合した挙動が確認された(Fig.1)。5Kにおい て ZnO_SiO2は強磁性的な挙動を示し、保磁力 を持つことが分かった(Fig.2)。一方、Mn ドー プ試料は常磁性であった(Fig.3)。電気伝導率測 定ではZnO; Mn2% (723 K) 、ZnO; Mn2% (823 K)、ZnO SiO₂の順に伝導率は高くなっており、 各サンプルとも bulk 体以上の伝導率の向上が 確認できた。これより、キャリア密度が上昇 したと考えられる。次に XAFS 測定における Mn K 吸収端に XANES(X-ray)スペクトルから は Mn は 2 価と 3 価の混在であることが確認 できた(Fig.4) (Fig.5)。 Zn K 吸収端の XANES か らは電気双極子遷移[6]を表している 9666 eV 付近より Mn ドープ試料の Zn 周辺の対称性が 崩れている[7]ことが確認できた(Fig.6)。



Fig.1 300 K における Zn_{1-x}Mn _xO (x = 0, 0.02)の磁 化曲線



Fig. 2 5K における Mn ドープ試料の磁化曲線



Fig. 3 5Kにおける ZnO_SiO₂の磁化曲線



Fig.4 Zn_{l-x}Mn_xO (x = 0, 0.02)の Mn-K 吸収端の XANES スペクトル



Fig.5 Zn_{1-x}Mn_xO (x = 0, 0.02)の Mn-K 吸収端の XANES の微分スペクトル



Fig.6 Zn_{1-x}Mn_xO (x = 0, 0.02) の Zn-K 吸収端の XANES スペクトル

4. <u>まとめ</u>

電気伝導率が向上したことから各サンプルに おけるキャリア密度の増加が確認された。 ZnO_SiO2では酸素欠損が促進され、生じたキャ リアが欠損部分に束縛されることで強磁性が 発現したと考えられる。また、Mn ドープ試料 に関しては、2 価と 3 価の混在であるため、キ ャリアが生じ、キャリア誘起相互作用によって 強磁性成分が増加したと考えられる。これらの 結果から酸素欠陥と強磁性との相関を見出した。 今後は SiO2 包含による欠損の影響を調査しよ うと考えている。

<u>参考文献</u>

[1] T. Dietl, H. Ohno, F. Matsukure, J. Cibert, and D. Ferrand, *Science* **287**, (2000) 1019.

[2] Y. Matsumoto, M. Murakami, T. Shono,

T. Hasegawa, T. Fukumura, M. Kawasaki, P. Ahmet, T. Chikyow, S. Koshihara, and H. Koinuma, *Science* **291**, (2001) 854.

[3] S Yano, A Kurokawa, H Takeuchi, T Yanoh, K Onuma, T Kondo, K Miike, T Miyasaka and Y Ichiyanagi, *Jounal of Physics: Conference Series* **433** (2013)012019.

[4] M. Hachisu, K Mori, K Hyodo, S Morimoto, T Yamazaki and Y. Ichiyanagi, *AIP Conf. Proc.* **1649**, 20 (2015)

[5] M. Hachisu, K. Onuma, T. Kondo, K. Miike, T. Miyasaka, K. Mori, and Y. Ichiyanagi, *AIP Conf. Proc.* **1585**, 3 (2014).

[6] D. Grandjean, V. Pelipenko, E. D. Batyrev, J. C. van den Heuvel, A. A. Khassin, T. M. Yurieva and B.

M.Weckhuysen, J. Phys. Chem. C 115, (2011) 20175.

[7] J. Chiou, K. Kumar, J. Jan, H. Tsai, C. Bao, W.-F.

Pong, F. Chien, M.-H. Tsai, I.-H. Hong and R. Klauser, *Appl. Phys.Lett* **85**, (2004) 3220.

<u>*yuko@ynu.ac.jp</u>